



阴膜浮动式超高真空粉末成型装置

文献类型: 专利

.....

作者 王颖

发表日期 2012-10-15

专利国别 中国

专利类型 实用新型

权利人 中国科学院固体物理研究所

学科主题 纳米材料与技术

公开日期 2012-10-15

申请日期 1996

专利申请号 95240921.6

源URL [http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/8290]

专题 合肥物质科学研究院_中科院固体物理研究所

推荐引用方式 王颖. 阴膜浮动式超高真空粉末成型装置. 阴膜浮动式超高真空粉末成型装置, 阴膜浮动式超高真空粉末成型装置, 阴膜浮动式超高真空粉末成型装置, 阴膜浮动式超高真空粉末成型装置, 阴膜浮动式超高真空粉末成型装置, 阴膜浮动式超高真空粉末成型装置, 阴膜浮动式超高真空粉末成型装置, 阴膜浮动式超高真空粉末成型装置, 阴膜浮动式超高真空粉末成型装置. 2012-10-15.
GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
264	100	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。